

центрации LiF в расплаве приводит к монотонному увеличению электропроводности.

Изучение четырехкомпонентной системы LiF — ThF₄ — BeF₂ — UF₄ ограничилось измерением при 900—1200 К электропроводности 32 наиболее легкоплавких составов в области 0—20 мол. % для ThF₄, 0—40 мол. % для BeF₂ и 0—40 мол. % для UF₄. В табл. 2 приведены коэффициенты уравнения температурной зависимости удельной электропроводности изученных расплавов системы LiF — ThF₄ — BeF₂ — UF₄. Согласно рис. 4, добавление UF₄ (до 40 мол. %) снижает электропроводность трехкомпонентного расплава.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Блинкин В. Л., Новиков В. М. Жидкословые ядерные реакторы. М., Атомиздат, 1978, с. 114.

УДК 539.125.52+621.039.51.12

Точные решения уравнения переноса в приближении «прямо — вперед»

ЖЕМЧУГОВ В. П.

Некоторые задачи, связанные с расчетом прохождения излучения через вещество, приводят к записи и решению уравнения переноса в приближении «прямо — вперед» [1]. Это не только задачи, связанные с пространственным распределением стационарных потоков, но и обусловленные спектрально-временным распределением рассеянного импульсного излучения [2]. Их эквивалентность определяется тем, что функции стационарной плотности потока и спектрально-временного распределения (как нейтронного, так и рентгеновского) удовлетворяют одним и тем же уравнениям переноса при условии соответствующих преобразований входящих в уравнение величин.

Как известно, к линейному уравнению переноса может быть применен метод функции Грина, которая в приближении «прямо — вперед» удовлетворяет уравнению

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial G}{\partial x} + s(\alpha) \Gamma(x, \alpha) = \int_{\alpha_0}^{\alpha} A(\alpha' \rightarrow \alpha) \Gamma(x, \alpha') d\alpha' + \\ + \delta(x) \delta(\alpha - \alpha_0); \\ \Gamma(0, \alpha) = 0, \end{array} \right. \quad (1)$$

где $s(\alpha)$ — полное макроскопическое сечение взаимодействия излучения с веществом; $A(\alpha' \rightarrow \alpha)$ — дифференциальное по энергии макроскопическое сечение взаимодействия (индикаторика рассеяния); α — переменная, связанная с энергией излучения.

Выделим в уравнении (1) сингулярную часть

$$\Gamma(x, \alpha) = \Gamma_0(x, \alpha) + \Gamma_p(x, \alpha),$$

где $\Gamma_0(x, \alpha) = \exp(-s_0x) \delta(\alpha - \alpha_0)$ — нерассеянная часть излучения; $s_0 = s(\alpha_0)$; а $\Gamma_p(x, \alpha)$ удовлетворяет уравнению (1) с источником $q = \exp(-s_0x) A(\alpha_0 \rightarrow \alpha)$. Найдем функцию Γ_p для различных зависимостей $A(\alpha' \rightarrow \alpha)$ и $s(\alpha)$ методом преобразования Лапласа по пространствен-

- Rosenthal M., Kasten P., Briggs R. — Nucl. Appl. Technol., 1970, v. 8, p. 107.
- Новиков В. М., Блинкин В. Л. — Атомная энергия, 1979, т. 47, вып. 4, с. 264.
- Справочник по расплавленным солям. Т. 1. Пер. с англ. Под ред. А. Г. Морачевского. Л., Химия, 1971, с. 168.
- Van Artsdal E., Yaffe I. — J. Phys. Chem., 1956, v. 60, № 8, p. 1125.
- Десятник В. Н. и др. — Журн. прикл. химии, 1979, т. 52, № 2, с. 316.
- Десятник В. Н. и др. — Атомная энергия, 1980, т. 49, вып. 2, с. 129.

Поступило в Редакцию 24.03.80

$$\text{ной переменной } G(p, \alpha) \stackrel{\alpha}{=} \Gamma_p(x, \alpha);$$

$$(p+s)G(p, \alpha) = \int_{\alpha_0}^{\alpha} A(\alpha' \rightarrow \alpha) G(p, \alpha') d\alpha' +$$

$$+ A(\alpha_0 \rightarrow \alpha)/(p+s_0). \quad (2)$$

$$1. A(\alpha' \rightarrow \alpha) = a(\alpha) b(\alpha').$$

Разделив обе части уравнения (2) на $a(\alpha)$ и продифференцировав по α , получим уравнение

$$\frac{\partial G}{\partial \alpha} - \{[a(\alpha) b(\alpha)/p+s(\alpha)] - [a(\alpha)/p+s(\alpha)] \times$$

$$\times (\partial/\partial \alpha)[p+s(\alpha)/a(\alpha)]\} G(p, \alpha) = 0;$$

$$G(p, \alpha_0) = a(\alpha_0) b(\alpha_0)/(p+s_0)^2,$$

имеющее решение

$$G(p, \alpha) = a(\alpha) b(\alpha_0)/(p+s_0) \exp\{R(p, \alpha)\}. \quad (4)$$

Поиск оригинала изображения (4) существенно зависит от вычисления интеграла в показателе экспоненты

$$R(p, \alpha) = \int_{\alpha_0}^{\alpha} [a(\alpha') b(\alpha')/p+s(\alpha')] d\alpha', \quad (5)$$

т. е. от конкретных зависимостей $a(\alpha)$, $b(\alpha)$, $s(\alpha)$. В простейшем случае, если

1-1. $s(\alpha) = \text{const} = s_0$, то $R(p, \alpha) = B(\alpha)/(p+s_0)$, где

$$B(\alpha) = \int_{\alpha_0}^{\alpha} a(\alpha') b(\alpha') d\alpha'.$$

Тогда $G(p, \alpha) = a(\alpha) b(\alpha_0)/(p+s_0)^2 \exp\{B(\alpha)/(p+s_0)\}$ — трансформанта модифицированной функции Бесселя

$$G_p(x, \alpha) = a(\alpha) b(\alpha_0) \exp(-s_0x) [x/B(\alpha)]^{1/2} I_1(2\sqrt{x B(\alpha)}), \quad (6)$$

что совпадает с решением, приведенным в работе [3].

1-2. Для γ -квантов, рассеянных на электронах (эффект Комптона), справедливо $B_0 = a(\alpha) b(\alpha) = \text{const}$, если $\alpha = m_0 c^2 / E_\gamma$ — относительная длина волны. Тогда для $s(\alpha) = s_0 + s_1(\alpha - \alpha_0)$ трансформантой изображения (4) является вырожденная гипергеометрическая функция

$$\Gamma_p(x, \alpha) = a(\alpha) b(\alpha_0) x \exp(-s_0 x) \times F_1(1 - B_0/s_1; 2; (s_0 - s)x). \quad (7)$$

В работе [4] решения, аналогичные уравнению (7), получены для спектрально-временного распределения в предположении $A(\alpha' \rightarrow \alpha) = a(\alpha') (\alpha/\alpha')^x$ с той же функцией $s(\alpha)$.

Решение уравнения (7), найденное для γ -квантов, может быть использовано и для расчета потока нейтронов, рассеянных в водороде:

1-3. $a(u) = e^{-u}$; $b(u) = \Sigma_s(u) e^u$; u — летаргия нейтрона; Σ_s — сечение упругого рассеяния. Если сечения для водорода можно аппроксимировать выражениями $s(u) = s_0 e^{ku}$; $\Sigma_s(u) = \Sigma_{s0} e^{ku}$, то

$$R(p, u) = \Sigma_{s0}/k \ln [p + s(u)/p + s_0],$$

что приводит к трансформанте типа выражения (7)

$$\Gamma_p(x, u) = e^{-u} \Sigma_{s0} x \exp(-s_0 x) F_1(1 - \Sigma_{s0}/k; 2; (s_0 - s)x). \quad (8)$$

Для получения спектрально-временного распределения достаточно заменить $\Sigma_s \rightarrow \sqrt{2} \Sigma_{s0} e^{-u/2}$, $s \rightarrow \sqrt{2} s_0 e^{-u/2}$, $x \rightarrow t$.

2. Для высокогенеретических γ -квантов можно принять $A(\alpha' \rightarrow \alpha) = (a_0/2)(\alpha'^2/\alpha^2)(\alpha'/\alpha + \alpha/\alpha')$ [3]. Подставив индикаторису в уравнение (2) и делая замену $\Phi(p, \alpha) = \alpha^3 G(p, \alpha)$, получим уравнение переноса в изображении:

$$(p+s)\Phi(p, \alpha) = a_0/2 \int_{\alpha_0}^{\alpha} (1 + \alpha^2/\alpha'^2) \Phi(p, \alpha') d\alpha' + (a_0/2)(1 + \alpha^2/\alpha_0^2)/(p+s_0). \quad (9)$$

Радиационная стойкость оптического пропускания кристаллов Ga_2Se_3 в ИК-области спектра

ГАЛЬЧИНЕЦКИЙ Л. П., КАТРУНОВ К. А., КОШКИН В. М., КУЛИК В. Н.

В работе [1] впервые описан эффект аномально высокой радиационной стойкости кристаллов типа полуторного теллурида индия. В последующем были изучены зависимости некоторых параметров кристаллов такого типа от дозы ионизирующего излучения.

Радиационную стойкость моно- и поликристаллических образцов полуторного теллурида индия (In_2Te_3) и полуторного селенида галлия (Ga_2Se_3) изучали на основании измерений удельного сопротивления, концентрации носителей заряда, их подвижности [2—4], времени жизни неравновесных носителей при фотовозбуждении [5], спектральной зависимости коэффициента оптического поглощения вблизи края фундаментальной полосы, спектров и абсолютного значения фотопроводимости [4]. Указанные параметры исследовали до и после воздействия смешанного потока реакторного излучения (вплоть до $3 \cdot 10^{18}$ быстрых нейтр./ cm^2). Была продемонстрирована высокая радиационная стойкость этих материалов. Цель настоящей работы — исследование радиационной стойкости кристаллов Ga_2Se_3 при больших дозах облучения по данным об инфракрасном (ИК) пропускании.

Измерения ИК-пропускания Ga_2Se_3 проводили на образцах, представляющих собой полированные поликристаллические пластинки толщиной до 1 мм. Коэффи-

циент пропускания T таких образцов измеряли инфракрасным спектрометром ИКС-14А в трех спектральных диапазонах: $1 \div 2,5 \mu\text{мкм}$ (стеклянная призма), $2 \div 6 \mu\text{мкм}$ (призма LiF) и $5 \div 12 \mu\text{мкм}$ (призма NaCl). В тех случаях, когда размеры пластинок были достаточны велики, образцы прикрепляли непосредственно к специальному диафрагме. Для пластинок малых линейных размеров измерения проводили на «кассетах» из образцов, которые набирали на оправке с той же диафрагмой. В последнем случае подбирали серию пластинок одинаковой толщины. Для компенсации световых потерь, вносимых диафрагмой, в канал эталона вводили предварительно откалиброванную ослабляющую сетку. Истинное пропускание образца рассчитывали по формуле

$$T_{\text{ист}} = \frac{T_d}{T_c} T_{\text{п}},$$

где T_d — пропускание диафрагмы; T_c — пропускание сетки; $T_{\text{п}}$ — показания прибора.

Образцы полуторного селенида галлия облучали потоком смешанного излучения реактора (с фильтрацией медленных нейтронов). Интегральные дозы облучения, полученные различными образцами, составляли $3 \cdot 10^{18}$ и 10^{19} нейтр./ cm^2 . Температура облучения не превышала